# MANUFACTURE OF PRINTING PLATE FOR LITHOGRAPHIC PRINTING

Patent number:

JP56130753

**Publication date:** 

1981-10-13

Inventor:

TAKEUCHI SATOSHI; others: 05

Applicant:

DAINIPPON PRINTING CO LTD; others: 01

Classification:

- international:

G03F7/02; B41C1/10

- european:

Application number:

JP19800071034 19800528

Priority number(s):

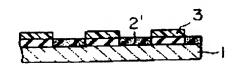
#### Abstract of **JP56130753**

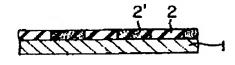
PURPOSE:To manufacture the titled printing plate which requires no wetting water while discriminating the degree of its treatment accurately, by providing a cured film layer of organopolysiloxane containing specific dyes on a substrate and by selectively plasma-treating it.

CONSTITUTION: Dyes (e.g. crystal violet lacton, colorless leuco dye) which colors by coming in contact with an activated chemical seed in a plasma state is used. Namely, organopolysiloxane cured film layer 2 of about 2-50mum film thickness containing about 0.01-5wt% said dyes is provided on substrate 1 and on it, protection layer 3 is formed in a pattern shape. Next, the part of said cured film layer 2 which is not covered with protection layer 3 is made lipophilic by performing a chemical treatment by plasma to form printing element part 2' having the property of receiving picture, and then protection layer 3 is removed to obtain the printing plate. In the said method, the degree of the plasma treatment is discriminated by the coloring of layer 2.









Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

### (19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公開特許 公報 (A)

昭56—130753

(5)Int. Cl.<sup>3</sup> G 03 F 7/02 B 41 C 1/10 識別記号 103 庁内整理番号 7267-2H 6715-2H 43公開 昭和56年(1981)10月13日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

### ③平版印刷用印刷版の製造法

②特 顯 昭55-71034

②出 願 昭55(1980) 3月17日

❷特 願 昭55−33600の分割

⑩発明 者武内敏

川崎市多摩区王禅寺2456-91

⑫発 明 者 赤田正典

東京都大田区久が原4-5-26

T.

⑩発明 者 藤井均

春日部市藤塚1374

⑩発 明 者 戸井田孝

千葉市園生町255-3

⑫発 明 者 高見沢稔

安中市磯部 3-17-3

⑫発 明 者 井上凱夫

安中市簗瀬787-2

⑪出 願 人 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目

12番地

⑪出 願 人 信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6

番1号

個代 理 人 弁理士 山本亮一

明 細

1. 発明の名称

平版印刷用印刷版の製造法

#### 2. 特許請求の範囲

1. 基板の一方の面にブラズマ状態の活性化された化学種により発色する染料を含むオルガノポリレロキサンの硬化膜脂を設け、次いで眩硬化膜筋上にパターン状に保護層を設けた後、ブラズマ状態の活性化された化学種で眩硬化膜層の非保護層部分を化学処理し、次いで前記保護層を除去することにより、基板上にオルガノポリレロキサンの硬化膜脂からなる非凹線部と眩化学処理されたオルガノポリレロキサン層からなる面線部とを形成することを特徴とする平版印刷用印刷版の製造法。

本発明は、凝し水を必要としない平版印刷用印刷版およびその製造法に関し、さらに詳しくは、解像性、耐刷性などの点で極めてすぐれた性質を有する平版印刷用印刷版およびその製造法に関する。

平版印刷においては、凸版または凹版のように版面に明瞭な高低がなく、外見上同じ平面上に削線部と非面線部とを殴けた版が使用されるが、この印刷法はつぎの工程で行われる。すなわち、これにはまず水と脂肪とが互に反発することから、前紀非画線部を化学的あるいは機械的処理によつて親水性にすると共に、前配関線部を脂肪性樹脂の宏写または写真焼付けなどによつて親汕性とし、ついでこの版面に水を転移させて水を親水性である非面線部のみに付着させてから、さらにこの版面にインキを転移する。このようにすると、このインキは水が存在している非幽線部には付むせずに親油性である幽線部にのみ付着するので、つぎ

3. 発明の詳細な説明

にこれを被印刷物に転移させて目的の印刷物を得るという工程によって行われている。

しかし、この平版印刷法には、たとえば上記した 起し水のインキローラーへの転移がインキローラー上でのインキの乳化を引き起すため、これが 地よごれなどの原因となるほか、この湿し水の被 印刷物の寸法変化の原因ともなるので、特に多色刷り印刷においては印刷画 像が 不鮮明になるという大きな欠点がある。 またこの 平版印刷法においては、色鯛の一定な印刷物を 得るために、湿し水の畳とインキの畳とを一定のつり合いに保つことは非常に 財難であり、したがつて印刷物の色調にばらつきが生じるという欠点があつた。

このため、上配した不利を改良する目的において、 湿し水を必要としない平版印刷用印刷版の開発が はみられているが、 現在までに知られている

**- 3** -

る。しかし、これらの方法はいずれもジアソ感光 版とポジまたはオガフィルムとの間に非感光性の レリコーンゴムが存在するため、これにはポジま たはオガフィルムに現わされているパターンが正 確に再現されず、さらにはシリコーンゴム降の劇 ぎ取りが感光層の溶剤溶解性の変化を利用して行 われるために剝ぎ取り後のシリコーンゴム順によ つて形成される画像はそのエツジ部分のきれが悪 く、シャープなものにならないという重大な欠点 があり、これにはまたその製造が基板上に2~3 所を順次重ね、蘇光後、現像するという不利がある。

以上の現像操作上の欠点を除くものとして、シリコーン脳を阻子線、レーザー光、放電等により 破壊する方法(特公昭 4 2 - 2 1 8 7 9 号公報参 照)、レリコーン暦をグローまたはコロナビーム で走斉することにより親油性に変える方法(特公 昭 4 8 - 8 2 0 7 号公報参照)が公知とされてい ものはいずれもいまだ実用に耐える充分満足すべき性質を示すには至つていない。

たとえば、アルミニウム板などの基板上に、ひ アソ型感光性組成物よりなるジアソ感光間とジメ チルポリシロキサンゴム簡とを形成させ、ついで この上にさらにポジフィルムを直ね合せてから鉄 光することによつて露光部分のジアソ感光層を不 溶化させ、非磁光部分のジアゾ感光局を現像処理 により除去し、ついで非路光部分のひメチルポリ シロキサンゴム簡を剝ぎ取るという方法(特公昭 44-23042号公報 お照)、あるいはアルミ ニウム板などの基板上に、シアゾ感光層と接着剤 **感とシリコーンゴム胎を脳次形成させ、ついでこ** の上にオガフイルムを重ね合せてから超光し、露 光部分における感光層の光分解を利用して現像し、 ついで蘇光部分のシリコーンゴム扇を剝ぎ取ると いう方法で平版印刷用印刷版を得る方法(特公昭 46-16044号公報客照)が公知とされてい

- 4 -

る。これによれば、電子線、レーザー光、放電等によるシリコーン圏の破壊またはコロナビームによる処理を行うことにより、何ら現像操作を必要とせずに起し水なしでオフセット印刷可能である。しかしながら、インキ反発圏であるジメチルボリレロキサンを破壊し低分子質 ジメチルボリレロキサンを強なしては高エネルギーが必要することにより即像のパターニングの際に高エネルギーで熱的にシリコーンを破壊することにより即像エッジの際にあり上がり面線のシャーブネスが失われ、解像性および印刷品質が低下するという欠点を有している。また、コロナビームの使用ではインキ反発局を走査し脚像を形成するため刷版時間が長く、特有の段低が必要となる。

本発明者らは、上述した従来の虚し水を必要としない平版印刷用印刷版の離点をふまえ、材料の 遊択および製造法に関し総合的に検討した結果、 プラズマ状態の活性化された化学種で遊択的に化学処理することにより、発袖性のオルガノボリシロキサン硬化膜が親袖性に変化することおよびこの変化はコロナ放電や火灸処理などと異なり眩硬化膜局装飾のみでなく内部にまで及んでいること、また適当な保護層を介することにより、化学処理を避択的に防止しうること、オルガノポリシロキサン硬化膜中にブラズマ状態の活性化された化学種により発色する染料が存在することによりブラズマ処理の程度を正確に判定することができること、低エネルギーで短時間に処理できること、高解像力であることを見い出し、本発明に到達したものである。

l

すなわち、本発明は基板の一方の面にブラズマ 状態の活性化された化学種により発色する乳料を 含むオルガノポリシロキサンの硬化膜層を設け、 次いで核硬化膜胎上にパターン状に保護層を設け た後、ブラズマ状態の活性化された化学機で核硬

- 7 -

存し、パターニングによる影響はないので高解 他度のものが得られる。

- (3)オルガノポリシロキサン硬化膜層はガス透過性が大で活性化学種は該順内部まで容易に侵入する。このため表面のみでなく内部まで化学処理される。
- (4) ブラズマ状態の活性化された化学種を、ブラズマ発生室より他室へ導くことが可能であるため、一つの発生装置から複数の窓へ活性化学種を供給することができ、同時に短時間で複数の刷版が可能であり、装置も比較的安価である。
- (5)本発明の平版印刷用印刷版は、幽線部、非画線部の高低差が全くないため、従来のシリコーン 脳の除去によって得られる平凹版にくらべ、イ シキの版プランケットへの転移が向上し、印刷 品質の向上が得られる。
- (6)保護局の選択により容易にネガ、ポジの版材が作製できる。

化膜層の非保護層部分を化学処理し、次いで前記 保設局を除去することにより、基板上にオルガノ ポリシロキサンの砂化膜層からなる非面線部と該 化学処理されたオルガノポリシロキサン層からな る画線部とを形成することを特徴とする平版印刷 用印刷版の製造法を要旨とする。

本発明の平版印刷用印刷版の製造法はブラズマ による化学処理を応用するため次のようなすぐれ た特性をもつものである。

- (1) オルガノポリシロキサン自体には、パターン形成能力は必要とされないため、耐溶剤性、耐摩 耗性、基板との接着性等にすぐれたオルガノポ リンロキサンから自由に選択できる。
- (2) プラズマによる化学処理は、気相一間相間の反応を利用するものであるから保護所には物理的な力がほとんどかからず、オルガノポリレロキサン硬化膜層との接着性は比較的小さくてよい。 解像性は使用する保護層目体の解像性のみに依

- 8 -

以下、木発明について詳細に説明する。

まず、本発明を図面に基づき説明すると、第4 図は本発明の平版印刷用印刷版の構成を観略的に 例示した一部拡大断面図であり、該刷版は、基板 1の一方の面に、オルガノポリレロキサン師化膜 層からなるインキ反発性の層 2 (非画線部)と、 プラズマにより化学処理されたオルガノポリレロ キサン頃化膜所からなるインキ受理性の層 2'( 画線部)とを有する。

 ない部分のオルガノポリシロキサン硬化膜層が改 質されて製油化し、しかしてインキ受理性の回線 部2′が形成される。しかる後、保護層3を除去 すると、第4図に示すように上記本発明の副版が 銀られる。

上記基板には、ブラズマによる化学処理によつて酸化やエッチング、あるいはブラズマで発生する紫外光による光劣化反応などの影響を受けないものが用いられ、その具体例としては、銅板、アルミニウム板、ステンレス板、亜鉛板、鉄板あるいはニッケルメッキした銅板もしくは鉄板、またはクロムメッキ鉄板などの金隣板および上記各種金城箔を他の装板材料、たとえば紙、ブラスチックサーに、大きな、ファスチックサーに、カールでは、カース・カールの単体または複合体などが使用できる。

つぎに、基板上に前記オルガノポリシロキサン 硬化酸解 2 を設けるのに用いるオルガノポリシロ キサンとしては、強度、耐摩耗性にすぐれ耐刷性

-11-

具体的複類としては、篦布後常温もしくは加熱に より架橋硬化してインキ反発性のシリコーンゴム 弾性体となるもので、けい紫原子に粘合する全有 機能の90モル%以上がメチル基である高集合度 オルガノポリシロキサン(これはインキ反発性に すぐれている)を主体としてなるものがよく、こ れには(1)分子鎖両末端が水酸基で封鎖された有機 基の90モル%以上がメチル基である高額合度シ オルガノポリシロキサン、架橋剤としてメチルハ イドロシエンポリシロキサンまたはエチルポリシ リケート、および総合触媒として有機酸金属塩か らなるもの。(2)ビニル基合有高単合度シオルガノ ポリシロキサン (ビニル基以外の有機基の90モ ル%以上がメチル基)、架橋剤としてのメチルハ イドロジエンポリシロキサン、および付加反応触 媒としての白金系触媒からなるもの。(3)分子質両 末端が水酸基で封鎖された有機基の90モル%以 上がメチル基である高電台度ジオルガノポリシロ

がよく、インキ反発性が強いものが望ましく、ポリンメチルシロキサンを主成分とする各種熱酸化性オルガノポリシロキサンが好ましく使用される。 熱硬化性オルガノポリシロキサンとしては、一被型および二液型があり、二液型における硬化は = 81-0H 、 = 81-0R 、 = 81-H 、

三81-CH=CH2 のような反応基をもつシロキサン同士の触媒による架橋反応によるもので、脱水縮合、脱アルコール縮合、脱水紫縮合、付加重合などによる架橋反応が起こる。一枚型の硬化は空気中の水分と反応し縮合硬化反応を起こすもので、脱酢酸型、脱アミン型、脱アルコール型、脱オキンム型などがある。これらは基板の一方の面に、ペンゼン、トルエン等適当な溶剤に溶かし、回転塗布法、浸漬法、たれ流し法等により塗布し、加熱乾燥することにより設けられる。

インキ反発性のオルガノポリシロキサン硬化膜 偽 2 を形成するためのオルガノポリシロキサンの

- 1 2 -

キサン、および架橋剤として1分子中に3個以上のアセトキレ基、アミノ蒸、オキレム基またはプロペノキレ基等の加水分解性基を有するレランまたは低度合度レロキサン化合物からなるものが例示される。本発明においては上記(1)または(2)に例示した種類のものが特に好適とされる。

なお、上記においてメチル基以外の有機基としては、一般にフェニル等のアリール基、ビニル基等のアルケニル基、エチル基、プロビル基等のアルキル基、トリフルオロプロビル基等のハロゲン 置換アルキル基などが例示される。

上記(1)、(2)および(3)に例示した組成物には必要に応じ、インキ反発性をさらに向上させるための通常のシオルガノポリシロキサンたとえばシメチルポリシロキサンを硬化整膜の性質に悪影響を与えない範囲で添加すること、また引刷性向上の目的で少位の補強性充てん剤たとえばシリカ、酸化フルミニウム、酸化チタン、酸化亜鉛等の微粉末

を添加することは差支えない。

Ł

なお、オルガノポリシロキサンの均一被膜形成 のため、あらかじめ基板表面を適宜の方法で清浄 し、さらに必要に応じ、その設面を粗削化し、該 被膜との密着性を向上させることが望ましい。ま た、この基板製面は該被膜との接着性向上のため その設面にあらかじめブライマーを熱布しておく こともよく、このブライマーとしては、ビニルト リス(2-メトキシエトキシ) シラン、3-グリ シドキシブロピルトリメトキシシラン、3-メタ クリルオキシプロビルトリメトキシシラン、N-(3-トリメトキシシリルプロピル) エチレンジ アミン、3-アミノブロピルトリエトキシシラン カンのション単独またはこれらの混合物さらには これらの部分加水分解物または部分共加水分解物 が使用され、これらは回転墜布、ロッドコーティ ング、刷毛壁り、スプレー塗りなどの通常の方法 により塗布される。

- 1 5 -

圧器により、オルガノポリレロキサン健化膜層上に 転写する方法が適用でき、しかる後パターニングを行う。 直接オルガノポリシロキサン硬化膜層上に 飲布する方法においてはオルガノポリシロキサン硬化膜によりはじかれる場合があるので、適宜の 界面 活性剤の添加等によりホトレジスト液の 誠粘を行うことが必要である。

上記市販のホトレシスト類は必ずしもオルガノボリシロキサン硬化膜隔との親和性が良好であるとは替えないが、オルガノボリシロキサンに感光基を導入した感光性シリコーン液は良好な親和性を示し、最も塗布しやすい。この場合の膜阜は2~5μπで十分なブラズマ朝抗性を示す。

上記級光性シリコーン被(光硬化性オルガノポリシロキサン)としては、オルガノポリシロキサン硬化膜脳 2 へのぬれがよいことが必要であり、そのためにはオルガノポリシロキサン硬化膜脳 2 と衷面張力がほぼ等しいことが好ましく、この目

つぎに、上記オルガノポリレロキサン硬化膜層

2上に形成される保護層 3には、ブラズマによる 化学処理で起こる様々のラジカル反応、光分解反 応等により者しく影響を受けず、またオルガノポ リシロキサン硬化膜的の面から剝離してこない材 料が適用されるが、膜厚が数μ以上あれば、ブラ ズマによる化学処理が通常数十秒~数分以内で行 われるため、多くの材料が使用可能となる。この ような材料の例としては、たとえば、シップレー 社製ホトレジストA2、東京応化社製ホトレジス トOMR、TPRの如き市販のホトレジストおよ び多数の感光性樹脂、被機性のある感光材料が使 用できる。市販品の場合には通常のホトレジスト 製版法によりパターニングされる。なお、ホトレ **ジスト画像を形成するには、ホトレジスト被を頂** 接オルガノポリシロキサン硬化膜層上に通常の絵 布法で築布する方法と、一旦ポリエチレン、ポリ プロピレン等のフィルム上に塗布、乾燥後、加熱

- 16-

的に合つたものとして従来公知の光硬化性オルガノポリシロキサンが使用できる。この表面張力としては 18~25 d y n / cm 望ましくは 20~23 d y n / cmである。

上記感光性シリコーンのうちでもシリコーン自体が感光性基を有するものとしてはマレイミド基または関換原子もしくは基を含有するマレイミド基が結合したシロキサン単位を有するオルガノポリシロキサン(特開昭51-1252-116304号等多解)、アクリロキシ基または関換原子もしくは基を含有するアクリロキシ基が結合したシロキサン単位を有するオルガノポリシロキサン(特開昭48-1591号、同48-23880号、同48-21779号、同48-23880号、同48-83722号、同51-34291号、

同51-52001号、同52-105003号、 同52-105004号、同52-113805 号、同52-113801号等参照)、メルカブ ト基含有シロキサン単位を有するオルガノポリシ ロキサンとビニル基含有シロキサン単位を有する オルガノポリシロキサンとの混合物(特開昭 5 3 - 1 7 4 0 5 号等参照)、ビニル基含有シロキサ ン単位を有するオルガノポリシロキサンとオルガ ノハイドロジエンポリシロキサンとの混合物(特 開昭 5 3 - 1 5 9 0 7 号等参照)、アミド基を含 有するシロキサン単位を有するオルガノポリシロ キサン (特開附52-139200号、同52-139504号等参照)、アクリロキン基含有シ ロキサン単位を有するオルガノポリシロキサンと ピニル基含有シロキサン単位を有するオルガノポ リンロキサンとの混合物(特開昭52-1395 05号等参照)などが例示される。

i.

また、シリコーンと感光性物質の混合物からな

簡単には成膜性樹脂液を手描きしたり適当な印刷 手段で気写したものでもよい。

本発明においてブラズマによりオルガノボリシ ロキサンの硬化膜層の影面を化学処理するには Ar、 He、 Ne のような不活性ガスまたは酵業も しくは大気などのような活性ガスによるブラズマ 処理が良好である。ブラズマによる化学処理では、 (1)エッチング、(2)化学修飾、(3)架橋、(4) 餌合の 4 種類の変化が複雑に複合して起こるとされている が、本発明における不怙性ガスまたは活性ガスに よるプラスマ処理においては電子顕微鏡健築、赤 外吸収の測定により、最面のエッチングは起こら ず主としてオルガノポリシロキサン砂化膜層の化 学修飾。すなわちアルキル基の貯離と水鉄基。カ ルポニル基の生成が起こつている。これによりブ ラズマ状態における活件化学類がオルガノポリン ロキサン硬化膜の表面に衝突することによつてア ルキルラジカルの脱陷、ケイ紫ラジカルの生成、

るものとしては、アンド化合物、pーキノンジアンド化合物、ケイ皮酸類、アクリル酸またはアクリレート類等の感光性物質とオルガノポリシロキサンとの混合物(特別昭49-68803号、同49-86102号、同49-121601号、同51-134204号等参照)などの各種シリコーンが例示される。

エチルセルロース、エチルヒドロキシセルロース、アクリル樹脂などを含むインキを用いてスクリーン印刷することによりレジスト層をパターン状に形成することもできる。この場合においても直接印刷と転写法があるが、減粘剤の添加は、印刷適性を低下するため転写法が望ましい。さらにまた、静電写真用のトナーなどをレジスト材料として静電印刷によりレジスト層を形成することが可能である。さらに映覧が絶縁物であるため、良好な静離簡似およびトナー画像を形成することが可能である。さらに

**-20-**

架橋によるオルガノボリシロキサンの三次元化、 アルキル基の酸化等による水酸基、カルボニル基 の生成等が起こるものと思われる。さらにこれら の反応は、オルガノボリシロキサン硬化膜層の設 面のみでなく、処理時間によつてかなり内部まで 進行している。これはオルガノボリシロキサン硬 化膜層が一般にガス透過性に富むため活性化学種 が層内部まで到達するものと推定される。

一方、コロナ処理や火炎処理の場合はごく設面のみに働き、この効果は手や布で扱つただけで失なわれるのが普通である。これに対し本発明によるプラズマ処理では処理膜が摩耗するほど扱つてもなお効果は失なわれない。

プラズマ活性化学極を形成させるための低日: & ん朗気は、一般に空気でよいが Ar、Ne、He 等の不活性ガス、O<sub>2</sub>、 N<sub>2</sub>、 NH<sub>3</sub> 、 <sup>CO</sup><sub>2</sub>、 フッ化炭化水紫ガス等の活性ガスが使用できる。

プラズマ製油化処理時間は条件により変化する

が、たとえば、3×10<sup>-2</sup>トル、300 Wの条件 下において30秒以上で効果的にオルガノポリシロキサン硬化膜筋が改質されるが、同条件下で20分以上ではエッチング効果により保護層の劣化が起るために好ましくない。

١.

ブラズマ保護船を助くし、より高解像性を与えると一般にブラズマ副抗性が低下する。これは一般の有機保護師がシリコーン随同様にブラズマで攻略され、笛時気化飛散してより薄くなるためである。したがつて該有機保護師内にブラズマ副抗性を有する物質を混在させておくと舞い保護師でも十分な役割をはたし、かつ高解像性が得られる。一般に有機もしくは無機の充塡剤が用いられ、特に無機充塡剤が好適である。この理由は仮りに無機充塡剤が酸素ブラズマで攻않されて化学変化を起しても、酸化物となつて残存しやすいからである。したがつてもし金属酸化物たとえば2n0、Ti02、Ou20その他では化学変化が起らず

- 23-

リシロキサン硬化機腐に含ませておくという本発 明の方法によれば、ブラズマ処理効果が非常に判 リヤすくなる。

すなわち、酸化発色性染料または顔料を含む場合はプラズマ処理部が着色する。たとえばロイコ 染料などを含むときはその染料の色が処理部のみ に形成される。この種の例としては一般にラクト ン環化されたロイコ染料(メチレンブルー等)や 選元無色化された染料(パット染料類)などが用 いられ、これらはオルガノポリシロキサンに対し て 0.01~5 電性%程度含有せしめることが望ま

つぎに、ブラズマによる化学処理後保護値を除去するには、ホトレジストの場合ではオルガノポリレロキサン硬化膜値を破損するようなものたとえば、強酸、強アルカリによるものは好ましくなく、アセトン、エチルセロソルブ、トルエン等の格剤により除去することが望ましい。たとえば、

攻撃されないことになる。

プラズマ攻墜の特性としてしゃへい物に対し直 角に攻墜するから、オルガノポリシロキサン硬化 膜腦上に単に成置した物質でも保酸効果がある。 したがつてこの理由から保護層内の充填剤は適当 な盤に規制することができる。

これらの組機物質は SiO<sub>2</sub>、 TiO<sub>2</sub>、 ZnO 、PbO<sub>2</sub>、 Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub>、 Al (OH)<sub>3</sub>、 Fe、 Zn、 Sn、 Ni、 Ou、 Ge、 Al その他の金銭 粉末、あるいは金属硫化物、複塩、鉛塩粉末等 (無機顔料類が好ましい)が、単独または混合し て保護層中に 10~70重畳%程度混入させることが望ましい。

オルガノポリシロキサン硬化膜層が十分にブラ ズマ処理されたとき非処理部分に比して若干マッ ト化され、表面が白くなるけれども、あまり視認 性のよいものではない。しかし、ブラズマガスの 化学反応性を利用して発色する物質をオルガノポ

-24-

レツブレー社製ホトレシストA 2は、アセトン、メチルエチルケトン(MBK)等で溶解除去でき、東京応化製TPRではエチルセロソルブにより剃膜可能である。スクリーン印刷でのレジストだは、トルエン等の溶剤で除去でき、また静電印刷でのレジスト層ではMBK等の偽性溶剤で除去可能である。また、オルガノポリレロキサン砂化膜層は他物質との接着が一般に弱いため残留レジスト膜を適当な接着テープや接着レート等でも容易に除去することができる。

上記の如くして製造される本発明の平版印刷用印刷版は、第4図に示す如き権成を有するものであるが、この非歯線部2のオルガノポリレロキサン硬化膜別はきわめて剝離性に富み、付着力の低い物性を有するため、平版印刷用印刷版にインキローラーからインキを供給するとインキと非適線部、すなわちオルガノポリシロキサン硬化膜間との付着力がインキとローラー間、あるいはインキ

の粒子間の凝集力などに比べて低いため、非幽線 部 2 にインキが転移されず、インキは装面をブラ ズマ処理された幽線部 2 ′ にのみ付着する。した がつて、これによれば従来必要とされている微し 水は全く不要になるという利点が得られる。

つぎに、実施例をあげて本発明をさらに具体的 に説明する。

#### 実施例

Ų

アルミニウム基板上に、 無色のロイコ染料であるクリスタルパイオレットラクトンを 0.01% 添加したポリジメチルシロキサン (信憩化学製、 K 8 7 7 4) の硬化膜層を 5 μ m の厚さに形成した後、ポリケイ皮酸系感光性樹脂(東京応化製、 T P R) 100 電景部と界面活性剤(スリーエム 社製、 F C 4 3 1) 0.4 軍働部の混合液を 4 μ m 厚に 電布し転操した。

TPR処理法に単じて蘇光・現像処理し、この ものをプラスマ反応案中に入れ、大気下、300

- 2 7 -

2'・・・表面がプラズマにより化学処理されたオルガノポリシロキサン硬化 腰層からなる幽線部

3・・・・保 糠 層

特許出陷人

大日本印刷株式会社 信越化学工業株式会社

代 理 人 弁理士 山 本 現 一般問題 特開昭56-130753(8)

W、0.3トルの条件下で2分間プラズマ処理を行った。上記プラズマ処理によって保護層のない部分は實色に発色し、他の部分は無色のままであった。この方法によりプラズマ処理部、未処理部が明瞭に判別できた。

プラズマ処理後、レジスト簡をエチルセロソル プにより剝離し、平版印刷用印刷版を製造した。

この平版印刷用印刷版をKOR印刷機を使用し、 湿し水を供給せずに印刷したところ、2万枚の鮮明な印刷物が得られた。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図~第4図は、本発明の平版印刷用印刷版の製造工程を示す逐次段階の一部拡大断前図である。

1・・・・基 板

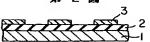
2・・・・オルガノポリシロキサン硬化膜層からなる非歯線部

- 2 8 -

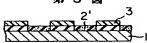
第1図



第 2 図



第3図



第 4 図

2, 5